(19)中华人民共和国国家知识产权局



(12)发明专利申请



(10)申请公布号 CN 107915212 A (43)申请公布日 2018.04.17

(21)申请号 201610876669.6

(22)申请日 2016.10.08

(71)申请人 中国科学院大连化学物理研究所 地址 116023 辽宁省大连市沙河口区中山 路457-41号

(72)发明人 杨明辉 贺波 邹明明 曲奉东 熊峰强

(74)专利代理机构 沈阳科苑专利商标代理有限 公司 21002

代理人 马驰

(51) Int.CI.

CO1B 21/06(2006.01)
B82Y 40/00(2011.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)发明名称

片层堆叠的毛虫状WN纳米材料及其制备方法

(57)摘要

本发明涉及一种具有片层堆叠的毛虫状纳米材料WN的制备方法,该制备方法采用溶剂热方法,以环己醇为溶剂,以六氯化钨为原料。将六氯化钨溶解在环己醇溶液中,搅拌至溶液呈现蓝色为止。在100℃~200℃下加热4~24小时后,将前驱体在400℃~600℃下进行2~6小时的煅烧。生成的W0₃再进行氮化,再将W0₃材料在650℃~750℃下氮化2~6小时。可获取具有片层堆叠的毛虫状WN纳米材料。本发明方法具有合成方法简便、反应温度低等优点。

- 1.一种片层堆叠的毛虫状WN纳米材料,其特征在于:WN纳米材料是由片层堆叠,形成貌似毛虫状的形貌,长度约为250nm~300nm,直径约为60nm~80nm。
- 2.一种权利要求1所述的片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的制备方法,其特征在于:包括一下步骤:

将钨源溶于环己醇溶剂中,进行水热反应将生成的前驱体材料进行烧结,再将生成的W0₃材料进行氮化处理,可制备片层堆叠的毛虫状WN纳米材料。

- 3.根据权利要求2所述的片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的制备方法,其特征在于:所述的钨源为WCl₆:控制溶剂中钨源浓度为0.004~0.005mol/L。
- 4.根据权利要求2所述的片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的制备方法,其特征在于:所述的水热温度为100 ℃ \sim 200 ℃。
- 5.根据权利要求2或4所述的片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的制备方法,其特征在于: 水热的时间为4~24小时,所生成的前驱体为WO₃ • 0.33H₂O。
- 6.根据权利要求2所述的片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的制备方法,其特征在于:所述的烧结温度控制在400℃~600℃。
- 7.根据权利要求2或6所述的片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的制备方法,其特征在于: 所述的烧结时间控制在2~6小时,产物为WO₃。
- 8.根据权利要求2所述的片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的制备方法,其特征在于:所述的氮源为氨气。
- 9.根据权利要求2或8所述的片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的制备方法,其特征在于: 将WO3在氨气中进行氮化处理,所述的氮化温度为650 ℃ \sim 750 ℃。
- 10.根据权利要求9所述的片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的制备方法,其特征在于:所述的氮化时间为2~6小时。

片层堆叠的毛虫状WN纳米材料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于材料领域,具体涉及一种片层堆叠的毛虫状INI纳米材料的制备方法.

背景技术

[0002] 过渡金属氮化物不仅具有过渡金属的特性,同时还具有离子晶体和共价固体的性质,从而表现出特殊的物理化学性质。例如它们在电子性质和磁性质上类似于金属,其电导、Hall因子、磁自旋和热容值都与金属相近;它们具有与离子晶体一样的简单的晶体结构,与共价固体一样的硬度和强度,具有硬度大、熔点高、抗腐蚀等优点。氮化钨包括WN和W2N广泛地应用于燃料电池和二级电池上。Choi报道了在相对较低温度下(675℃)通过二步氨解反应合成了纳米结构的六方最紧密堆积的WN,并且将其用于电容器方面和分解水制氢上。相对于氮化钨,氧化钨则主要应用在应用于光催化领域,W03因其Eq=2.7eV,所以其在可见光领域具有潜在的光催化价值。W03的制备方法有很多,如Aaron Dodd等以钨酸和氯化钠为原料,采用球磨法制备了粒径为72nm的W03粉体。又如Sofian M. Kanan等采用微乳液法适量表面活性剂span-60和span-80溶解在200ml有机溶剂甲苯中,高速搅拌下把钨酸加入乳液中随后在搅拌72h,便制得了粒径为20nm的超微粉体。再如,Zhongkuan Luo等采用溶胶凝胶法把钨酸钠溶解在水中,通过离子交换树脂值得W03溶胶,溶胶静置三天后变成了凝胶,凝胶经煅烧后得到W03纳米粒子。

发明内容

[0003] 本发明的目的就在于提供一种原料易得,工艺过程简单的片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的制备方法。

- [0004] 本发明的目的是通过下述方案达到的。
- [0005] 1.将六氯化钨溶于环己醇中,浓度为0.004-0.005mo1/L。
- [0006] 2.在100℃~200℃下溶剂热反应4~24h,后进行抽滤干燥。
- [0007] 3.在400℃~600℃下煅烧2~6h,得到黄色的W03材料。
- [0008] 4.将具有片层堆叠的毛虫状W03纳米材料在650~750℃下的氨气气体氮化2~6h。
- [0009] 本发明提供了一种片层堆叠的毛虫状WN纳米材料的方法,其特点是:
- [0010] 1.制备流程及设备简单。
- [0011] 2. 所用氮源为工业氨气,相比氢气和氮气混合气体更为安全。
- [0012] 3.本发明的反应过程温度低,时间相对较短,容易控制。
- [0013] 4.本方法操作简便。

附图说明

- [0014] 图1为WO3 0.33H2O的XRD图。
- [0015] 图2为WO3的XRD图。
- [0016] 图3为WN的XRD图。

[0017] 图4为WO₃ • 0.33H₂O的SEM图。

[0018] 图5为WN的SEM图。

[0019] 图6为实施例2的WN的SEM图。

具体实施方式

[0020] 为了进一步说明本发明,列举以下实施实例。

[0021] 实施例1

[0022] 将0.1g六氯化钨溶于50m1环己醇,进行溶剂热反应,放入马弗炉中以5℃/min速率升温至200℃,保持5h后降温。冷至室温取出,经XRD表征,可得W03•0.33H20(图1)经SEM表征后,可以看到W03•0.33H20的外部形貌(如图4)。在将初步产物放置于管式炉中,以5℃/min升温至400℃,煅烧2h后降至室温取出,可得W03(图2),再将其放入氮化炉中抽真空,通氨气,升温至700℃,氮化3小时,经XRD表征,可得到WN材料(图3),经SEM表征,可以看出WN纳米材料具有片层堆叠的毛虫状结构(图5)。

[0023] 实施例2

[0024] 将0.1g六氯化钨溶于50m1环己醇,进行溶剂热反应,放入马弗炉中以5℃/min速率升温至180℃,保持8h后降温。冷至室温取出,经XRD表征,可得W03•0.33H₂0。在将初步产物放置于管式炉中,以5℃/min升温至500℃,煅烧2h后降至室温取出,可得W03,再将其放入氮化炉中抽真空,通氨气,升温至700℃,氮化3小时,经XRD表征,可得到WN材料(图6)。

[0025] 实施例3

[0026] 将0.09g六氯化钨溶于50m1环己醇,进行溶剂热反应,放入马弗炉中以5℃/min速率升温至160℃,保持10h后降温。冷至室温取出,经XRD表征,可得W03•0.33H₂0。在将初步产物放置于管式炉中,以5℃/min升温至600℃,煅烧2h后降至室温取出,可得W03,再将其放入氮化炉中抽真空,通氨气,升温至650℃,氮化3小时,经XRD表征,可得到WN材料。

[0027] 实施例4

[0028] 将0.11g六氯化钨溶于50m1环己醇,进行溶剂热反应,放入马弗炉中以5℃/min速率升温至170℃,保持15h后降温。冷至室温取出,经XRD表征,可得W03•0.33H₂0。在将初步产物放置于管式炉中,以5℃/min升温至600℃,煅烧2h后降至室温取出,可得W03,再将其放入氮化炉中抽真空,通氨气,升温至700℃,氮化4小时,经XRD表征,可得到WN材料。

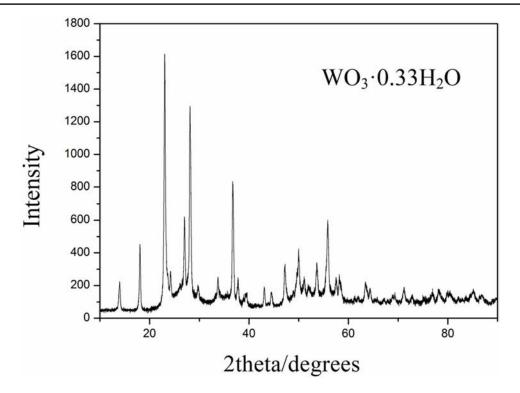


图1

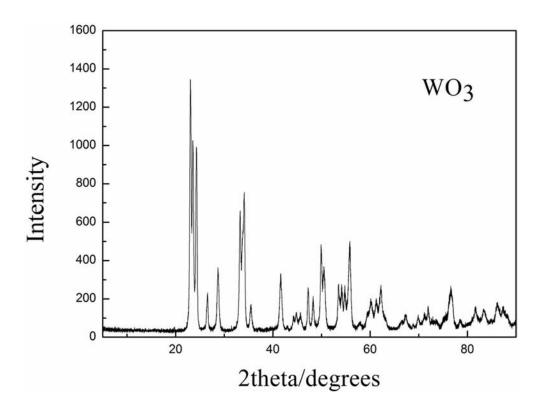


图2

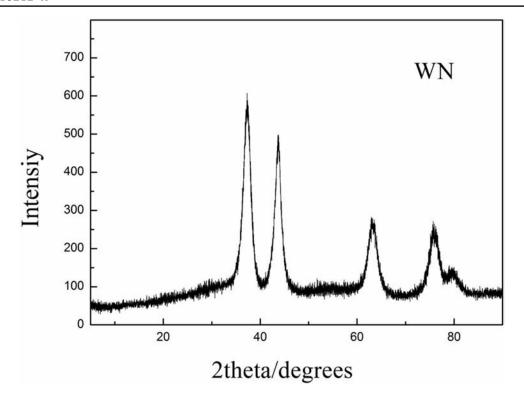


图3

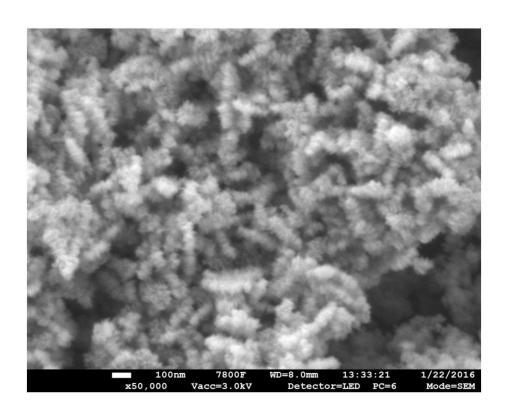


图4

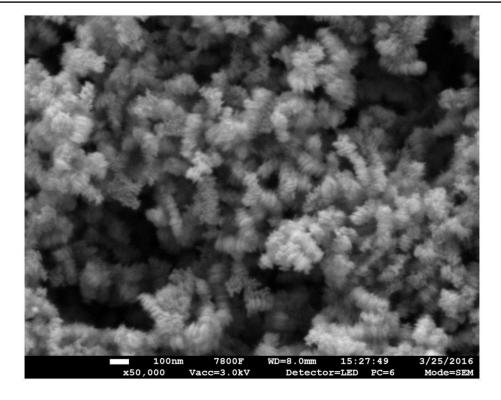


图5

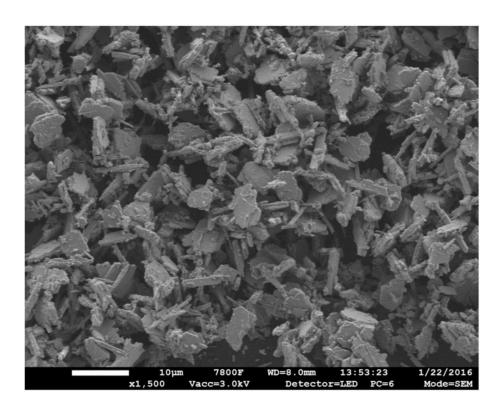


图6